

# レーザー加速のための オゾンガス光学素子

## 電気通信大学 道根百合奈, 米田仁紀



#### 紫外レーザー書込みオゾン気体光学素子の開発





#### 現在までの原理実証実験成果

ナノ秒レーザーに対して、

- 1. 高耐力 (1.6 kJ/cm<sup>2</sup>@6ns pulse)
- 2. 高回折効率 (96%)
- 3. 安定性(±4%@96%)
- 4. 高波面品質(~λ/20 for 4x6mm²)
- 5. 超低挿入損失(<10<sup>-5</sup>)

を実証





#### レーザー加速で求められること

光学素子の耐久性+ ①レーザーシステムの小型化 ②ターゲット周辺のデブリフリー集光光学系 ③電子追加速のための電子ビーム透過・レーザー反射光学系 ④高耐力・長寿命なパルス圧縮用回折光学系





既存レーザーシステムのダウンサイジング&波面補正

既存レーザーシステムでは、レーザー光増幅媒質の間に、歪んだ波面を補正(クリーニング)する 空間フィルターが必須。

現在のレーザー



#### 

空間的な波面補正では、オゾン光学素子の特徴がそのまま利用できる。100J級レーザーで試験準備中。 0次光



#### 

時間的なフィルタリングもできれば、戻り光防止(アイソレーター)機能も兼ねられる。 ⇒オゾン粗密波の時間変調特性を制御する必要あり Rotated Polarization 5 10<sup>17</sup> Vector Outgoing Magnet Light Polarization Returned [cm<sup>-3</sup>] Light of any Incoming 4 10<sup>17</sup> Polarization Light from . Laser 0 ns Magneto-active 明部 Rotated Polarizing Polarizing Crystal Polarization Beamsplitter Beamsplitter 3 10<sup>17</sup> Vector オゾン密度 2 10<sup>17</sup> 15 ns 0 8 1 10<sup>17</sup> 55 ns 0 40 80 120 160 200 240 280 0 紫外レーザー照射後からの時間[ns]



#### ②ターゲット周辺のデブリフリー集光光学系





#### ②ターゲット周辺のデブリフリー集光光学系

f = 260 mmレンズ条件での0次透過光と1次回折集光光





#### ③電子追加速のための電子ビーム透過・レーザー反射光学系

ガス オゾンガ ガスジェット 高耐力ミラー 真空対応オゾン光学素子の開発 ジェット スレンズ 電子ビーム が必須。 高圧・高濃度オゾン生成&貯蔵 ソレノイド レーザー ノーザー 技術開発が鍵 電子加速 電子加速 置き換え ガス停滞部 書き込み UVレーザー ガス停滞部構造の生成 被制御レーザー 高速パルス バルブ 高圧・高濃度 オゾンガス



#### ③電子追加速のための電子ビーム透過・レーザー反射光学系



真空下での粗密波生成





・放電時のギャップ間隔短縮+バッファガスによる高圧化
・オゾン貯蔵技術







#### ④パルス圧縮用回折光学系:長尺ガス流路



3層ガス流路





特願2024-055808



## ④パルス圧縮用回折光学系:長尺ガス流路





## ④パルス圧縮用回折光学系:広帯域性

不等間隔ガスレンズでチェック





ガスレンズ回折領域の波長依存性(入射角一定、f=200)



Δλ~20 nm で回折可能。(回折位置は0.2mm程度のずれ) より広帯域のレーザー光での対応は難しい?? (各波長ごとに入射角の調整、ガス厚みの低減、Δnの増加)



UV: 110 mJ/cm<sup>2</sup>

#### ④粗密構造の時間発展吸収計測像の観測

Y.Michine, et al., Physics of Fluids 36, 041703 (2024)



ピーク時には疎な部分でO<sub>3</sub>密度はOに。ガス中に 急峻な屈折率ジャンプができている



#### その他の応用





#### まとめ

気体媒質を使用する新しい光学素子をレーザー加速システムに実装させるため、 現在、以下のR&Dが進行している。

① レーザーシステムの小型化

オゾン素子の高品質波面弁別、時間的スイッチングでフィルターの置き換え ②ターゲット周辺のデブリフリー集光光学系

オゾンレンズの高NA化に向けた原理実証試験と計算コードが開発完了 ③電子追加速のための電子ビーム透過・レーザー反射光学系

真空対応オゾン素子の生成。 高圧・高濃度オゾン生成は今後の課題 ④高耐力・高寿命なパルス圧縮用回折光学系

より広帯域波長に利用できる粗密波励起が可能になった。次は実際の超短パルスレーザーでの 試験へ

その他、レーザー加工やレーザー核融合のためのオゾン光学素子の応用研究も進行中。